

光学投影曝光微纳加工技术



[光学投影曝光微纳加工技术_下载链接1](#)

著者:姚汉民

出版者:北工大

出版时间:2006-12

装帧:

isbn:9787563916696

本书系统介绍主流光刻技术——光学投影光刻的工作原理、系统组成、应用和发展前景

，详细介绍投影光刻物镜、掩模硅片对准、激光定位工件台、分辨力增强技术以及整机集成。

作者介绍:

目录:

[光学投影曝光微纳加工技术_下载链接1](#)

标签

纳米

工艺

光刻

评论

[光学投影曝光微纳加工技术_下载链接1](#)

书评

[光学投影曝光微纳加工技术_下载链接1](#)